



CTIC  UNI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Programa de Iniciación Tecnológica PIT - 2025

CERTIFICADO

Otorgado a

LUIS ANDRE LOPEZ GAMARRA

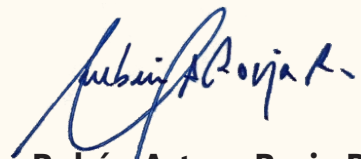
Por haber aprobado el curso de

AUTOCAD 2: DIBUJOS (ISOMÉTRIA E IMPRESIONES)

Realizado del 31 de julio al 12 de agosto del presente, con una duración de 18 horas.

Lima, setiembre de 2025




Mag. Ing. Rubén Arturo Borja Rosales
JEFE OTI - UNI

N° Certificado: 017 - 0074061

Firmado digitalmente por:
BORJA ROSALES Ruben
Arturo FAU 20189004359 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 12/09/2025 10:52:18-0500

**FIRMA
DIGITAL**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CTIC  UNI

Temario del Curso:

AUTOCAD 2: DIBUJOS (ISOMÉTRIA E IMPRESIONES)

- Dibujo isométrico.
- Configuración isométrica.
- Documentación isométrica.
- Texto.
- Dimensionado isométrico.
- Polilíneas y curvas spline.
- Pline.
- Pedit.
- Sketch.
- Spline.
- Spledit.
- Multilíneas.
- Mline.
- Mlstyle.
- Mledit.
- Bloques.
- Creación de bloques. Redefinición de bloques.
- Bloques dinámicos.
- Creación, edición y actualización en bloques dinámicos.
- Administración de estados de capa.
- Creación, modificación, actualización de estados.
- Impresión. Configuración de Espacio Papel. Creación de Vports.
- Impresión desde espacio modelo.
- Impresión desde Espacio Papel.
- Objetos anotativos. Creación de objetos anotativos.
- Modificación de objetos anotativos.
- Atributos. Creación de atributos. Sincronización de atributos.
- Edición de atributos. Visualización de Atributos. Administración de Atributos.
- Extracción de información y de datos. Generación de tablas Eattext.
- Actualización De Tablas.
- Referencias externas.
- Administración de referencias externas.
- Edición de referencias externas.
- Imágenes Raster referenciación.
- Mapeo, Vectorización De Imágenes.

Nota final: 20 (Veinte)

N° Certificado: 017 - 0074061